(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-32216 (P2000-32216A)

(43)公開日 平成12年1月28日(2000.1.28)

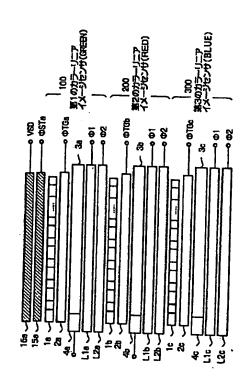
| | | | | | | (10) Д | m H | T-1/X, I | 24 1 /3 / | ∞ □ (2000.1.28) | |
|-----------------------|--------|---|------|-------------------|------------------|------------------------|-----|----------|---------------|-----------------|--|
| (51) Int.Cl.' | | 職別記号 | | FΙ | | | | | | テーマコード(参考) | |
| | 1/028 | | | HO | 4 N | 1/028 | | | С | , 1 (2.3) | |
| HO1L 2 | 27/148 | | | | | 5/335 | | | Q | | |
| 2 | 27/146 | | | | | 9/07 | | | A | | |
| H04N | 1/19 | | | H 0 | 1 T | 27/14 | | | | | |
| | 5/335 | | | | | 21/14 | | | В | | |
| | | | 審査蘭求 | - <u></u> - | *** | Y# - # - | | | A | | |
| | | | 世里明八 | 73 | 明水 | 項の数7 | OL | (全 | 23 頁) | 最終頁に続く | |
| (21) 出願番号 (22) 出願日 | | 特願平10-343277 | | (71)出願人 000004237 | | | | | | | |
| | | 平成10年12月2日(1998.12.2) | | (72) EX | Ot op ale | 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 | | | | | |
| 31)優先権主張番号 | | 特願平10-126093 | ļ | (72)発明者 木村 哲司 | | | | | | | |
| 32)優先日 | | 平成10年5月8日(1998.5.8) | | | | | | | 五丁目7番1号 日本電気株 | | |
| 33)優先権主張国 | | 日本 (JP) | | (74) ft | t mor <i>d</i> i | 式会社 | | | | | |
| | | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Ì | (14)1 | 八型人 | | | | | | |
| | | | ľ | | | 弁理士 | 若林 | 忠 | (外44 | 各) | |
| | | | 1 | | | | | | | | |
| | | |], | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ļ | | | | | | | | |
| _ | | | - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | |

(54) 【発明の名称】 カラーリニアイメージセンサ

(57)【要約】

【課題】 シャッター機能が全くない従来のカラーリニアイメージセンサとほぼ同一のライン間距離を保ちながら、RGBとも適切な露光量のカラーリニアイメージセンサを実現する。

【解決手段】 入射光に対する感度がそれぞれ異なる第 1ないし第3のリニアイメージセンサが入射光に対して 最も感度が高くなるものから順に外側から配置され、さ らに入射光側となる入射光に対して最も感度が高くなる リニアイメージセンサの露光量を調節するためのシャッ ターゲートおよびシャッタードレインを設けた。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入射光に対する感度がそれぞれ異なる第 1ないし第3のリニアイメージセンサが前記入射光に対 して最も感度が高くなるものから順に外側から配置さ れ、

さらに前記入射光側となる入射光に対して最も感度が高くなるリニアイメージセンサの露光量を調節するためのシャッターゲートおよびシャッタードレインを設けたことを特徴とするカラーリニアイメージセンサ。

【請求項2】 請求項1記載のカラーリニアイメージセ 10 ンサの使用方法であって、

前記シャッターゲートに供給される前記入射光に対して 最も感度が高くなるリニアイメージセンサに蓄積された 信号電荷を前記シャッターゲートを経由して前記シャッ タードレインに排出するための第1のパルスのパルス間 隔を変更して、前記入射光に対して最も感度が高くなる リニアイメージセンサから出力される出力電圧を変更す ることを特徴とするカラーリニアイメージセンサの使用 方法。

【請求項3】 入射光に対する感度がそれぞれ異なる第 1ないし第3のリニアイメージセンサが前記入射光に対 して最も感度が高くなるものから順に外側から配置さ れ、さらに前記入射光に対して最も感度が高くなるリニ アイメージセンサの露光量を調節するためのシャッター ゲートおよびシャッタードレインが設けられており、前 記第1ないし第3のリニアイメージセンサが、入射光を 信号電荷に変換する第1から第3の受光部と、前記第1 から第3の受光部で変換された信号電荷を読み出す第1 から第3の信号電荷読み出し部と、前記第1から第3の 信号電荷読み出し部で読み出した信号電荷を駆動クロッ クに同期して転送する第1から第3の信号電荷転送部 と、前記第1から第3の信号電荷転送部から転送された 信号電荷を信号電圧に変換して外部に出力する第1から 第3の信号出力部と、前記第1から第3の信号電荷転送 部のそれぞれに供給される2つの駆動クロックを供給す るための第1から第6のパルスラインとを具備するカラ ーリニアイメージセンサの製造方法であって、

N型半導体基板の上にP型不純物をイオン注入し、さら に高温で熱拡散を行ってP型ウェルを形成するステップ と、

前記第1から第3の受光部を形成する所定の場所にN型 不純物をイオン注入し、高温で熱拡散して第1のN型領 域を形成するステップと、

前記第1から第3の信号電荷転送部および前記シャッタードレインを形成する所定の場所にN型不純物をイオンを注入し、髙温で熱拡散して第2と第3のN型領域を形成するステップと、

熱酸化膜を絶縁膜として所定の場所に前記シャッターゲートと前記第1から第3の信号電荷読み出し部および前記第1から第3の信号電荷転送部を形成するステップ

Ł.

多結晶シリコン電極をマスクしP型不純物をイオン注入して、前記第1から第3の受光部を形成するP型領域を前記多結晶シリコンとセルフアラインで形成するステップと、を含むことを特徴とするカラーリニアイメージセンサの製造方法。

【請求項4】 入射光に対する感度がそれぞれ異なる第 1ないし第3のリニアイメージセンサが第1ないし第3 の色成分についてそれぞれ設けられた複数のリニアイメ ージセンサを備え、入射光の各色成分を検出するカラー リニアイメージセンサにおいて、

前記第1ないし第3のリニアイメージセンサは、前記入射光に対して最も感度が高くなるもの、最も感度が低くなるもの、2番目に感度が高くなるものの順に外側から配置され、

前記入射光に対して最も感度が高くなるリニアイメージ センサの位置に設けられ、該リニアイメージセンサの露 光量を調節するための第1のシャッターゲートおよび第 1のシャッタードレインと、

前記入射光に対して2番目に感度が高くなるリニアイメージセンサの位置に設けられ、該リニアイメージセンサの露光量を調節するための第2のシャッターゲートおよび第2のシャッタードレインと、を有することを特徴とするカラーリニアイメージセンサ。

【請求項5】 請求項4記載のカラーリニアイメージセンサにおいて、

前記入射光に対して最も感度の高いリニアイメージセンサは、入射光を信号電荷に変換する第1の受光部と、前記第1の受光部で変換された信号電荷を読み出す第1の信号電荷読み出し部と、前記第1の信号電荷読み出し部で読み出した信号電荷を第1と第2の駆動クロックに同期して転送する第1の信号電荷転送部と、前記第1の信号電荷転送部から転送された信号電荷を信号電圧に変換して外部に出力する第1の信号出力部と、前記第1の信号電荷転送部に前記第1と第2の駆動クロックをそれぞれ供給する第1と第2のバルスラインとを具備し、

前記入射光に対して最も感度の低いリニアイメージセンサおよび2番目に感度の高いリニアイメージセンサのそれぞれは、入射光を電気信号に変換する第2および第3の受光部で変換された信号電荷を読み出す第2および第3の信号電荷読み出しまで読み出した信号電荷を第2と第3の駆動クロックに同期して転送する第2の信号電荷転送部と、前記第2の信号電荷転送部から転送された信号電荷を信号電圧に変換して外部に出力する第2の信号出力部と、前記第2の信号電荷転送部に前記第3の駆動クロックを供給する第3のパルスラインとを具備し、

前記第2の信号電荷転送部と前記第2の信号出力部およ 50 び前記第1と第3のパルスラインを前記入射光に対して 最も感度が低いリニアイメージセンサおよび2番目に感 度の高いリニアイメージセンサで共用したことを特徴と するカラーリニアイメージセンサ。

【請求項6】 請求項4記載のカラーリニアイメージセ ンサの使用方法であって、

前記第1のシャッターゲートに入力される前記入射光に 対して最も感度が高くなるリニアイメージセンサに蓄積 された信号電荷を前記第1のシャッターゲートを経由し て前記第1のシャッタードレインに排出するための第1 のパルスと、前記第2のシャッターゲートに入力される 10 前記入射光に対して2番目に感度が高くなるリニアイメ ージセンサに蓄積された信号電荷を前記第2のシャッタ ーゲートを経由して前記第2のシャッタードレインに排 出するための第2のパルス間隔を変更して、前記第1お よび第3のリニアイメージセンサから出力される出力電 圧を変更することを特徴とするカラーリニアイメージセ ンサ。

【請求項7】 入射光に対する感度がそれぞれ異なる第 1ないし第3のリニアイメージセンサが第1ないし第3 の色成分についてそれぞれ設けられた複数のリニアイメ 20 ージセンサを備え、前記複数のリニアイメージセンサ は、前記入射光に対して最も感度が高くなるもの、最も 感度が低くなるもの、2番目に感度が高くなるものの順 に外側から配置され、

前記入射光側の最も感度が高くなるリニアイメージセン サの位置に設けられ、該リニアイメージセンサの露光量 を調節するための第1のシャッターゲートおよび第1の シャッタードレインと、

前記入射光の対して2番目に感度が高くなるリニアイメ ージセンサの位置に設けられ、該リニアイメージセンサ 30 の露光量を調節するための第2のシャッターゲートおよ び第2のシャッタードレインと、を有し、

前記入射光に対して最も感度の高いリニアイメージセン サは、入射光を信号電荷に変換する第1の受光部と、前 記第1の受光部で変換された信号電荷を読み出す第1の 信号電荷読み出し部と、前記第1の信号電荷読み出し部 で読み出した信号電荷を第1と第2の駆動クロックに同 期して転送する第1の信号電荷転送部と、前記第1の信 号電荷転送部から転送された信号電荷を信号電圧に変換 して外部に出力する第1の信号出力部と、前記第1の信 40 号電荷転送部に前記第1と第2の駆動クロックをそれぞ れ供給する第1と第2のパルスラインとを具備し、

前記入射光に対して最も感度の低いリニアイメージセン サおよび2番目に感度の高いリニアイメージセンサのそ れぞれは、入射光を電気信号に変換する第2 および第3 の受光部と、前記第2 および第3の受光部で変換された 信号電荷を読み出す第2および第3の信号電荷読み出し と、前記第2および第3の信号電荷読み出し部で読み出 した信号電荷を第2と第3の駆動クロックに同期して転

送部から転送された信号電荷を信号電圧に変換して外部 に出力する第2の信号出力部と、前記第2の信号電荷転 送部に前記第3の駆動クロックを供給する第3のパルス ラインとを具備し、

前記第2の信号電荷転送部と前記第2の信号出力部およ び前記第1と第3のパルスラインを前記入射光に対して 最も感度が低いリニアイメージセンサおよび2番目に感 度の高いリニアイメージセンサで共用するカラーリニア イメージセンサの製造方法であって、

N型半導体基板の上にP型不純物をイオン注入し、さら に高温で熱拡散を行ってP型ウェルを形成するステップ Ł.

前記第1から第3の受光部を形成する所定の場所にN型 不純物をイオン注入し、髙温で熱拡散してN型領域を形 成するステップと、

前記第1から第3の信号電荷転送部および前記シャッタ ードレインを形成する所定の場所にN型不純物をイオン を注入し、髙温で熱拡散してN型領域を形成するステッ プと、

熱酸化膜を絶縁膜として所定の場所に前記シャッターゲ ートと前記第1から第3の信号電荷読み出し部および前 記信号電荷転送部を形成するステップと、

多結晶シリコン電極をマスクしP型不純物をイオン注入 して、前記第1から第3の受光部を形成するP型領域を 前記多結晶シリコンとセルフアラインで形成するステッ プと、を含むことを特徴とするカラーリニアイメージセ ンサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、受光部の信号電荷 のシャッター機能を持つカラーリニアイメージセンサに 関する。

[0002]

【従来の技術】カラーリニアイメージセンサは、半導体 基板上に形成され、信号電荷転送機能を持つCCDリニ アイメーシセンサを複数本、例えば3本並列に配置し、 各CCDリニアイメージセンサの受光素子列上に異なる 色のカラーフィルタ(例えば、3本配置した場合には、 GREEN、BLUE、RED)を形成することによっ て形成される半導体デバイスであり、光を信号電荷に変 換し、順次出力する機能を有し、カラースキャナやカラ ーコピー機の光学読み取り部分のキーデバイスとして広 く用いられている。

【0003】実際のカラースキャナやカラーコピー機で はカラーリニアイメージセンサを3色の受光部の配列方 向(主走査方向)に対して垂直な方向に(副走査方向) 機械的な走査を行い、被写体上の所定の場所における画 像に対する色情報を得ている。すなわち、各色について ライン出力1, 2, 3…を用いて被写体全体のそれぞれ 送する第2の信号電荷転送部と、前記第2の信号電荷転 50 の場所における画像に対する色情報が得られる。

【0004】図17は、カラーリニアイメージセンサの 従来例の全体構成を示す図である。

【0005】従来のカラーリニアイメージセンサとしては図18に示すものがある。これは、信号電荷のコントロール機能(シャッター機能)が全くないものである。【0006】図17に示すように、R、G、Bのカラーフィルタ(図示せず)がのった受光した光を光電変換する受光部列1001a~1001cと、蓄積された信号電荷を読み出す信号電荷読み出し部1002a~1002cで 10読み出した信号電荷を転送して外部に出力する信号電荷転送部1003a~1003cとから構成される。

【0007】信号電荷転送部1003a~1003cは 通常2相駆動のCCDシフトレジスタから成っており、 2相駆動クロック(φ1,φ2)を供給するためのパル スラインL1001a~L1001c,L1002a~ L1002cがそれぞれの信号電荷転送部1003a~ 1003cに近接して配置されている。各信号電荷転送 部1003a~1003cによって転送された信号電荷 は浮遊拡散領域によって形成され、信号電荷を信号電圧 20 に変換する信号電荷検出部とソースフォロワ、インパー タ等のアナログ回路(図示せず)から成る出力回路10 04a~1004cから外部に出力される。

【0008】図18は、図17に示したカラーリニアイメージセンサの構成を詳細に示す図であり、点線の部分 X4を拡大した図である。

【0009】図中、一点鎖線と点線で示すのが多結晶シリコン電極1014a,1014b、細い点線で示すのが素子分離領域1017、小さな正方形で示すのがコンタクト1006,1007,1009、実線で示すのが 30アルミニウム配線1005,1008,1010である。

【0010】図19 (a) は、図17の駆動方法を示すタイミングチャートである。

【0011】受光部1001a~1001cからの信号電荷はそれぞれとれらのパルスがLOWレベルの期間に蓄積され(蓄積時間 t TGa, t TGb, t TGc)、HIGHレベルの期間にそれぞれの信号電荷転送部1003a~1003cに読み出される。ととで、それぞれの信号出力は、受光部1001a~1001cにおいて第1画素から最終画素までのすべての画素からの出力が順番に並んだライン出力であり、蓄積時間はすべて等しい(tTGa=tTGb=tTGc)ものとする、また、とれらの画素において基準レベル(光入力遮断時)からの平均信号電圧をVsiga, Vsigb>Vsigcとすると、感度に応じて、例えば、Vsiga>Vsigb>Vsigcの関係がある。

【0012】図19(b)は、露光量を入射光量ではなく、蓄積時間を色ごとに変える駆動方法を示すタイミングチャート図である。図19(b)に示すように、この

50

駆動方法では、3色の蓄積時間(tTGa, tTGb, tTGc)をそれぞれ調節して、それぞれの色に合った飽和露光量(SEG, SER, SEB)を発生させて、3色とも同一の飽和出力電圧(Vsiga, Vsigb, Vsigc)まで使用できる。

【0013】他の従来例として、図20にその全体構成が示される。

【0014】米国特許番号第5,105,264号公報 に記載されているものがある。これは、各受光部にシャッター機能を個々に持たせたものである。

【0015】本従来例においては、シャッターゲート1015a~1015c、シャッタードレイン1016a~1016c、受光した光を光電変換する受光部列1001a~1001c、蓄積された信号電荷を読み出す信号電荷読み出し部1002a~1002c、信号電荷読み出し部1002a~1002cで読み出した信号電荷を転送して外部に出力する信号電荷転送部1003a~1003c、信号電荷転送部1003a~1003c、信号電荷を信号電圧に変換して外部に出力する信号出力部1004a~1004cとから構成される。2相駆動クロック(ゆ1, ゆ2)を供給するためのパルスラインL1001a~L1001c, L1002a~L1002cがそれぞれの信号電荷転送部1003a~1003cに近接して配置されている。

【0016】受光部1001a~1001cの反対側に受光部1001a~1001cの信号電荷のシャッターゲート1015a~1015cとシャッタードレイン1016a~1016cが配置されており、信号電荷の蓄積期間中(信号電荷読み出し部1002a~1002cのバルスがLOWレベルの期間)にこのコントロールゲートに供給されるパルスを任意に変え、RGBの3色とも適切な露光量を得ることができる。図20に示す本従来例においても、シャッターゲート1015a~1015c、シャッタードレイン1016a~1016cが設けられ、これらは受光部1001a~1001cの信号電荷読み出し部1002a~1002cおよび信号電荷転送部1003a~1003cと反対側に配置されている。

【0017】図21は、図20の従来例の駆動方法を示すタイミングチャートである。RGBとも蓄積時間(tTGa, tTGb, tTGc)は同一(tTGa=tTGb=tTGc)であり、ライン出力は3色とも同期して出力させることができる。さらに、RGB出力で感度が異なっても、シャッターゲート1015a~1015 cに供給するパルスのタイミングを調節することで3色とも同一の信号電圧(Vsiga=Vsigb=Vsigc)を得ることができる。すなわち、シャッターゲート1015a~1015 cに供給されるパルス(ゆSTa~ゆSTc)がHIGHレベルの期間では、信号電荷読み出し部1002a~1002cに印可されるパルス

(ΦSTa~φSTc) がLOWレベルであるため受光 部1001a~1001cに蓄積されている信号電荷は シャッタードレイン1016a~1016cに排出さ れ、受光部1001a~1001cの信号電荷はいった んゼロになる。その後、シャッタードレイン1016a ~ 1016 c に印可されるパルスがLOWレベルになる と、またそとから信号電荷の蓄積が開始される。すなわ ち、RGBの各出力で実質的な信号電荷の蓄積時間はそ れぞれtSTa, tSTb, tSTcとなり、この値に よりRGBの各出力に対して適切な露光量を設定でき、 任意の光源で3色とも同一の飽和出力電圧まで使用する

ことができるようになる。

【0018】カラーリニアイメージセンサの性能を決め る特性を1つに飽和出力電圧(Vsat)がある、一般 に、カラーリニアイメージセンサの出力電圧は、露光量 (受光部への入射光量と蓄積時間の積) に対して比例す る。しかしながら、ある一定の出力信号電圧以上は露光 量が増加しても出力信号電圧は増加しなくなる。との値 を飽和出力電圧(Vsat)という。飽和出力電圧を与 える露光量を飽和露光量という。この値が大きいほど使 20 用できる信号電圧振幅が大きくなり、ダイナミックレン ジ(飽和出力とノイズ、例えば、暗出力との比)も大き くなるため、イメージセンサとしてはなるべくVsat の大きいことが要求される。この飽和出力は通常、受光 部の最大蓄積電荷量や信号電荷転送部の最大電荷信号量 あるいは信号出力部の信号電圧振幅等によって決まる が、ととでは詳細な説明は省略する。

【0019】図3は、露光量と出力電圧の関係を示す図 である。図3から明らかなように、一例として、GRE ENが最も少ない露光量で、飽和出力電圧に達する、す なわち、最大の感度を持ち、RED、BLUEの順に感 度が低下していき、BLUEはGREENの3倍の露光 量が必要なことが分かる。

【0020】さて、上述したような、カラーリニアイメ ージセンサの場合、3本のカラーリニアイメージセンサ 上にカラーフィルタ (図示せず)を形成しているため、 それぞれのカラーリニアイメージセンサの飽和出力電圧 は、受光部や信号電荷転送部のサイズあるいはそれぞれ の信号出力部において最大信号電圧振幅を意図的に変え ない限りRGBの3色で同一である。また、上述したよ 40 うにイメージセンサとしては飽和出力電圧はなるべく大 きいほうがいいので、3色とも飽和出力電圧は同一にす るほうが自然である。

【0021】ととろが、上述したような、カラーリニア イメージセンサの場合、通常、RGB出力の感度(出力*

 $C = 5300 \times 12 \times 3 \times (M+1) \, \forall \gamma \} \dots (1)$

となる。ととで、Mは各受光部間のうち、隣り合う2つ の受光部列間のライン間距離を走査回数で表したもので あり、例えば、R、G、Bの各受光部のサイズが8μ×※

※ 8 µ、各受光列間のライン間距離がともに6 4 µ mであ る場合には、

*信号電圧/露光量)は3色で同一でない。また、仮に、 ある光源の下でRGB出力の感度が同一であったとして も、使用する光源が変わった場合、RGB出力の感度は 同一になるとは限らない。従って、一般に、カラーリニ アイメージセンサの露光量と信号出力電圧の関係は図3 のようになる。

【0022】図3から分かるように、RGB出力の飽和 出力Vsatは本来同一であるにもかかわらず、最大感 度のGREEN以外の出力はそれぞれVsatR、Vs 10 atBまでしか出力値を使用することができない。なぜ なら、飽和露光量SEG(GREEN出力の飽和出力電 圧を与える露光量)を越えてこのカラーリアイメージセ ンサを使用した場合、GREEN出力が飽和出力電圧を 越えてしまい、GREENに関して正常な画像データを **得ることができなくなるためである。また、GREEN** の受光部や信号電荷転送部でオーバフローした信号電荷 が他の2色の受光部や信号電荷転送部に流入して混色を 起とす場合もあり得る。

【0023】いずれにしても、との例の場合では、実質 的な飽和出力電圧はGREENが最大で、BLUEが最 小となるため色どとにダイナミックレンジが異なり、画 質に影響を与える。もちろん、色ごとに入射光量を変え て、それぞれの飽和出力に達するようにカラーリニアイ メージセンサを使用することもできなくはないが、カラ ースキャナやカラーコピー装置において、光源の駆動が 複雑になるだけでなく、コストアップにつながる。ま た、上述したように、オーバーフローした信号電荷が他 の色の受光部や信号電荷転送部に流入する場合との方法 は不適当である。

【0024】ライン間距離とは、上述したように、カラ ーリニアイメージセンサを用いたカラースキャナやカラ ーコピー機ではリニアイメージセンサの3色の受光部の 配列方向(主走査方向)に対して垂直(副走査方向)に 機械的な走査を行っており、被写体上の所定の場所にお ける画像に対する3色すべての色情報を得るために、被 写体の所定の場所を 1 本目のライン (例えば、GREE N) が走査してから3本目のライン (例えば、RED) が走査し終わるまで1、2本目の色情報を外部で記憶 し、3つの色情報をそろえてから信号処理を行う必要が ある。とのため外部メモリが必要となる。例えば、高解 像度のカラースキャナや、カラーコピーに用いられる5 300画素クラスのカラーリニアイメージセンサではグ レースケール(黒から白までの階調)を12ビットとる場 合、必要なメモリ量は、

 $M = 64 \mu m / 8 \mu m = 8 \dots (2)$

となり、外部メモリの容量は1717200ビットとな

【0025】式(1)から容易に分かるように、外部メ モリの容量を小さくするには、3本の受光列間のライン 間距離を短くして1本目(例えば、GREEN)を走査* $5300 \times 8 \, \mu \, \text{m} = 42.4 \, \text{mm}$

になり、出力回路やポンディング部分を含めると45~ 50mmになる。

【0027】従って、チップ長さが多少増減したところ でウェハ上には2列、あるいは3列程度のパターンを作 10 ることしかできなく、チップコストにはあまり影響を与 えない。一方、チップ幅は、上記の例から分かるよう に、受光部と受光部間の距離(ライン間の2倍の距離) と信号電荷読み出し部の幅、信号電荷転送部の幅、パル スラインの幅、およびその他の周辺部の幅から成り、せ いぜい1.0mm程度である。従って、チップ幅はチッ ブコストを決める大きな要因となる。すなわち、上述し たようなライン間距離がチップコストに大きな影響を与 えるためできるだけ小さくする必要がある。

【0028】ライン間距離を決める主な要因としては、 受光部の1画素のサイズ

信号電荷読み出し部のサイズ

信号電荷転送部のサイズ

信号電荷転送部とこれに隣接する受光素子列の間の素子 分離領域のサイズ (パルスラインのサイズを含む)。か ら成る。

【0029】例えば、図18は、図19の従来例の場合 では、受光部1001a~1001cの1画素のサイズ が8 μm、信号電荷読み出し部1002a~1002c のサイズが10μm、信号電荷転送部1003a~10 03cのサイズが12μm、信号電荷転送部1003a ~1003cとこれに隣接する受光部1001a~10 01c列間の素子分布領域1017のサイズが32μm あり、その他に接続部分のサイズ2μmを合わせてライ ン間距離 d 4 は全部で 6 4 μm (M=8) となる。

【0030】上記の要因のうち、受光部1001a~1 001cの1画素のサイズは定められた画素サイズであ るため変更できない。信号電荷読み出し部1002a~ 1002 cのサイズはこの部分を駆動するクロック配線 と、この部分を形成する多結晶シリコン電極1014 a、1014bを接続するための領域が必要であるた め、 10μ m以下にするのは容易ではない。信号電荷転 送部1003a~1003cのサイズはこのサイズが小 さくなればなるほど信号電荷転送部1003a~100 3 c で処理できる最大信号電荷量が小さくなり、出力信 号のダイナミックレンジも減少するため、安易な縮小は 特性劣化を招く。

【0031】信号電荷転送部1003a~1003cと とれに隣接する受光列間の素子分離領域1017のサイ ズは素子分離領域上でパルスラインとなるアルミニウム 50 のである。

*してから3本目(例えば、RED)を走査するまでの走 査回数を少なくする必要がある。

[0026]また、カラーリニアイメージセンサのよう に、非常に細長い半導体チップの場合、チップの長さ は、例えば、上記の場合、受光部だけでも、

配線1005,1008,1010と信号電荷転送部1 003a~1003cとを形成する2種類の多結晶シリ コン電極1014a, 1014bのうち1つをコンタク ト1006、1007、1009により接続し、さらに 2種類の多結晶シリコン電極1014a, 1014bと をコンタクト1006, 1007, 1009で接続する ため、信号電荷読み出し部1002a~1002cのサ イズと同様に相当の大きさの領域(30μm程度)が必 要となり、変更(縮小)は容易ではない。

【0032】すなわち、上記のサイズはいずれもサイズ の変更が困難であり、図18の従来の技術に示したよう な値のライン間の距離 d 4 がほぼ現状の最小値となって いる。

20 [0033]

> 【発明が解決しようとする課題】上述した従来の技術の うち、図18に示した技術は受光部にシャッターゲート とシャッタードレインを全く持たない構成をとってい

【0034】そのため、とのような構成では、RGB3 色の飽和電圧を同一にするためには、図20(b)に示 すような露光量を入射光量でなく、蓄積時間ととに変え る駆動方法を用いる必要があるが、タイミング制御が複 雑になり、また、ライン出力(ライン1,2,3)も各 30 色で同期しないため後段の信号処理が必要になるという 問題点があった。

【0035】また、米国特許第5,105,264号公 報に記載されているものは、それぞれの受光部に個別に シャッターゲートとシャッタードレインを設けた構成を とっている。

【0036】ところが、このような構成では、図18に 示した従来例と比較するとライン間距離が増加するとい う問題点があった。これは図18と図21を比較すれば 明らかなように、追加されたシャッターゲートのサイズ 40 とシャッタードレインのサイズが新たにライン間距離を 定める要因となるからである。具体的に数字をあげる と、シャッターゲートのサイズ (アルミニウム配線を含 む)として10μm程度、シャッタードレインのサイズ (アルミニウム配線を含む) として10 µ m程度必要と なるため、ライン間距離としては20μπ程度の増加と なり、画素サイズ8μmの場合では、式(2)のΜ値と して2~3ラインラインも増加してしまう。

【0037】なお、M値は各受光部位のうち、隣り合う 2つの受光部列間のライン間距離を走査回数で表したも

【0038】本発明は上述したような従来の技術が有す る問題点に鑑みてなされたものであって、従来のシャッ ター機能が全くない従来のカラーリニアイメージセンサ とほど同一のライン間距離を保ちながら、RGBとも適 切な露光量のカラーリニアイメージセンサ実現すること を目的とする。

[0039]

【課題を解決するための手段】上記の問題点を解決する ために、入射光に対する感度がそれぞれ異なる第1ない し第3のリニアイメージセンサが入射光に対して最も感 10 度が高くなるものから順に外側から配置され、さらに入 射光に対して最も感度が高くなるリニアイメージセンサ の露光量を調節するためのシャッターゲートおよびシャ ッタードレインを設けたことを特徴とする。

【0040】また、シャッターゲートに供給される入射 光に対して最も感度が高くなるリニアイメージセンサに 蓄積された信号電荷をシャッターゲートを経由してシャ ッタードレインに排出するための第1のパルスのパルス 間隔を変更して、入射光に対して最も感度が高くなるリ ニアイメージセンサから出力される出力電圧を変更する ことを特徴とする。

【0041】また、入射光に対する感度がそれぞれ異な る第1ないし第3のリニアイメージセンサが最も感度が 高くなるものから順に外側から配置され、さらに入射光 に対して最も感度が高くなるリニアイメージセンサの露 光量を調節するためのシャッターゲートおよびシャッタ ードレインが設けられており、第1ないし第3のリニア イメージセンサが、入射光を信号電荷に変換する第1か ら第3の受光部と、第1から第3の受光部で変換された 信号電荷を読み出す第1から第3の信号電荷読み出し部 と、第1から第3の信号電荷読み出し部で読み出した信 号電荷を駆動クロックに同期して転送する第1から第3 の信号電荷転送部と、第1から第3の信号電荷転送部か ら転送された信号電荷を信号電圧に変換して外部に出力 する第1から第3の信号出力部と、第1から第3の信号 電荷転送部のそれぞれに供給される2つの駆動クロック を供給するための第1から第6のパルスラインとを具備 するカラーリニアイメージセンサの製造方法であって、 N型半導体基板の上にP型不純物をイオン注入し、さら に髙温で熱拡散を行ってP型ウェルを形成するステップ と、第1から第3の受光部を形成する所定の場所にN型 不純物をイオン注入し、高温で熱拡散して第1のN型領 域を形成するステップと、第1から第3の信号電荷転送 部およびシャッタードレインを形成する所定の場所にN 型不純物をイオンを注入し、髙温で熱拡散して第2と第 3のN型領域を形成するステップと、熱酸化膜を絶縁膜 として所定の場所にシャッターゲートと第1から第3の 信号電荷読み出し部および第1から第3の信号電荷転送 部を形成するステップと、多結晶シリコン電極をマスク

を形成するP型領域を多結晶シリコンとセルフアライン で形成するステップと、を含むことを特徴とする。

【0042】また、入射光に対する感度がそれぞれ異な る第1ないし第3のリニアイメージセンサが第1ないし 第3の色成分についてそれぞれ設けられた複数のリニア イメージセンサを備え、入射光の各色成分を検出するカ ラーリニアイメージセンサにおいて、第1ないし第3の リニアイメージセンサは、入射光に対して最も感度が高 くなるもの、最も感度が低くなるもの、2番目に感度が 高くなるものの順に外側から配置され、入射光に対して 最も感度が高くなるリニアイメージセンサの位置に設け られ、リニアイメージセンサの露光量を調節するための 第1のシャッターゲートおよび第1のシャッタードレイ ンと、入射光に対して2番目に感度が高くなるリニアイ メージセンサの位置に設けられ、リニアイメージセンサ の露光量を調節するための第2のシャッターゲートおよ び第2のシャッタードレインと、を有することを特徴と する。

【0043】また、入射光に対して最も感度の高いリニ アイメージセンサは、入射光を信号電荷に変換する第1 の受光部と、第1の受光部で変換された信号電荷を読み 出す第1の信号電荷読み出し部と、第1の信号電荷読み 出し部で読み出した信号電荷を第1と第2の駆動クロッ クに同期して転送する第1の信号電荷転送部と、第1の 信号電荷転送部から転送された信号電荷を信号電圧に変 換して外部に出力する第1の信号出力部と、第1の信号 電荷転送部に第1と第2の駆動クロックをそれぞれ供給 する第1と第2のパルスラインとを具備し、入射光に対 して最も感度の低いリニアイメージセンサおよび2番目 に感度の高いリニアイメージセンサのそれぞれは、入射 光を電気信号に変換する第2および第3の受光部と、第 2 および第3の受光部で変換された信号電荷を読み出す 第2および第3の信号電荷読み出しと、第2および第3 の信号電荷読み出し部で読み出した信号電荷を第2と第 3の駆動クロックに同期して転送する第2の信号電荷転 送部と、第2の信号電荷転送部から転送された信号電荷 を信号電圧に変換して外部に出力する第2の信号出力部 と、第2の信号電荷転送部に第3の駆動クロックを供給 する第3のパルスラインとを具備し、第2の信号電荷転 送部と第2の信号出力部および第1と第3のパルスライ ンを入射光に対して最も感度が低いリニアイメージセン サおよび2番目に感度の高いリニアイメージセンサで共 用したととを特徴とする。

【0044】また、第1のシャッターゲートに入力され る入射光に対して最も感度が高くなるリニアイメージセ ンサに蓄積された信号電荷を第1のシャッターゲートを 経由して第1のシャッタードレインに排出するための第 1のパルスと、第2のシャッターゲートに入力される入 射光に対して2番目に感度が高くなるリニアイメージセ しP型不純物をイオン注入して、第1から第3の受光部 50 ンサに蓄積された信号電荷を第2のシャッターゲートを

経由して第2のシャッタードレインに排出するための第2のバルス間隔を変更して、第1 および第3のリニアイメージセンサから出力される出力電圧を変更することを特徴とする。

【0045】また、入射光に対する感度がそれぞれ異な る第1ないし第3のリニアイメージセンサが第1ないし 第3の色成分についてそれぞれ設けられた複数のリニア イメージセンサを備え、複数のリニアイメージセンサ は、入射光に対して最も感度が高くなるもの、最も感度 が低くなるもの、2番目に感度が高くなるものの順に外 10 側から配置され、入射光に対して最も感度が高くなるリ ニアイメージセンサの位置に設けられ、リニアイメージ センサの露光量を調節するための第1のシャッターゲー トおよび第1のシャッタードレインと、入射光に対して 2番目に感度が高くなるリニアイメージセンサの位置に 設けられ、リニアイメージセンサの露光量を調節するた めの第2のシャッターゲートおよび第2のシャッタード レインと、を有し、入射光に対して最も感度の高いリニ アイメージセンサは、入射光を信号電荷に変換する第1 の受光部と、第1の受光部で変換された信号電荷を読み 出す第1の信号電荷読み出し部と、第1の信号電荷読み 出し部で読み出した信号電荷を第1と第2の駆動クロッ クに同期して転送する第1の信号電荷転送部と、第1の 信号電荷転送部から転送された信号電荷を信号電圧に変 換して外部に出力する第1の信号出力部と、第1の信号 電荷転送部に第1と第2の駆動クロックをそれぞれ供給 する第1と第2のパルスラインとを具備し、入射光に対 して最も感度の低いリニアイメージセンサおよび2番目 に感度の高いリニアイメージセンサのそれぞれは、入射 光を電気信号に変換する第2および第3の受光部と、第 2 および第3の受光部で変換された信号電荷を読み出す 第2 および第3 の信号電荷読み出しと、第2 および第3 の信号電荷読み出し部で読み出した信号電荷を第2と第 3の駆動クロックに同期して転送する第2の信号電荷転 送部と、第2の信号電荷転送部から転送された信号電荷 を信号電圧に変換して外部に出力する第2の信号出力部 と、第2の信号電荷転送部に第3の駆動クロックを供給 する第3のパルスラインとを具備し、第2の信号電荷転 送部と第2の信号出力部および第1と第3のパルスライ ンを入射光に対して最も感度が低いリニアイメージセン サおよび2番目に感度の高いリニアイメージセンサで共 用するカラーリニアイメージセンサの製造方法であっ て、N型半導体基板の上にP型不純物をイオン注入し、 さらに高温で熱拡散を行ってP型ウェルを形成するステ ップと、第1から第3の受光部を形成する所定の場所に N型不純物をイオン注入し、髙温で熱拡散してN型領域 を形成するステップと、第1から第3の信号電荷転送部 およびシャッタードレインを形成する所定の場所にN型 不純物をイオンを注入し、高温で熱拡散してN型領域を 形成するステップと、熱酸化膜を絶縁膜として所定の場

所にシャッターゲートと第1から第3の信号電荷読み出し部および信号電荷転送部を形成するステップと、多結晶シリコン電極をマスクしP型不純物をイオン注入して、第1から第3の受光部を形成するP型領域を多結晶シリコンとセルフアラインで形成するステップと、を含むことを特徴とする。

【0046】上記のように構成される本発明は、複数のリニアイメージセンサの感度に着目し、入射光に対して最も感度が高くなるものの順に外側から配置され、入射光に対して最も感度が高くなるリニアイメージセンサの露光量を調節するためのシャッターゲートおよびシャッタードレインを設けたこと、あるいは、入射光に対して感度が高くなるもの、入射光に対して感度が低くなるもの、2番目に感度が高くなるものの順に配置され、最も感度が高くなるものと2番目に感度高くなるものリニアイメージセンサの露光量を調節するためのシャッターゲートおよびシャッタードレインを設けたことを特徴とするものである。以下に本発明の特有の作用効果を奏する信号電荷の読み出し動作について説明する。

【0047】本発明において、複数のリニアイメージセ ンサを入射光に対して最も感度が高くなるものから順に 外側となるよう(例えば、対象とする色光がGREE N、RED、BLUEの順) に配置して、露光量を調節 するためのシャッターゲートとシャッタードレインとを GREENのリニアイメージセンサにだけ設けた場合、 GREENとREDのリニアイメージセンサは、GRE ENのリニアイメージセンサの露光量をシャッターゲー トに供給されるシャッターパルスゆSTaで調節すると とにより、REDとGREENのリニアイメージセンサ とも共通の飽和出力まで使用できる。また、GREEN のリニアイメージセンサにシャッターゲートとシャッタ ードレインを設けたことによりREDのリニアイメージ センサの露光量も増加させることができうるので、BL UEのリニアイメージセンサの出力もこれに対応した値 まで増加させるととができうる。

【0048】さらに、これらのシャッターゲートとシャッタードレインはGREENとREDのリニアイメージセンサの隣り合う2つの受光部列間のライン間距離に影響を与えないように構成されているので、従来と全く同一のライン間距離を実現できる。

【0049】また、複数のリニアメージセンサを入射光に対して最も感度が高くなるもの、最も感度が低くなるもの、2番目に感度が高くなるものの順(例えば、対象とする色光がGREEN、BLUE、REDの順)に積層して、GREENのリニアイメージセンサに露光量を調節するための第1のシャッターゲートおよびシャッタードレインとを設け、REDのリニアイメージセンサに第2のシャッターゲートとシャッタードレインを設けた場合、GREENとREDのリニアイメージセンサは、50 REDのリニアイメージセンナのシャッタードレインに

供給される信号電荷読み出しパルスのTGDを制御してREDの露光量を最適値に設定した上で、GREENとBLUEのリニアイメージセンサの露光量をGREENとREDのリニアイメージセンサのシャッターゲートに供給されるシャッターバルスのSTa. のSTcでそれぞれ制御することにより、各リニアイメージセンサで適切な露光量を得ることができる。

【0050】さらに、これらの第1と第2のシャッターゲートおよびシャッタードレインは各イメージセンサの隣り合う受光部列間のライン間距離に影響を与えないよ 10 うに構成され、しかも第2の信号電荷転送部と信号出力部および第2の信号電荷転送部に供給される信号電荷の駆動クロックφ1をREDとBLUEのリニアイメージセンサ間で共用するようにしたので、ライン間距離が増加しないようにできうる。

[0051]

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施例を図面を参照して説明する。 【0052】図1は、本発明の第1の実施例の全体構成

を示す図である。第1の実施例に示すように、本実施例 は、入射光に対する感度がそれぞれ異なる第1ないし第 3のリニアイメージセンサ100~300が入射光に対 して最も感度が高くなるものから順に外側から配置さ れ、さらに入射光に対して最も感度が高くなるリニアイ メージセンサの露光量を調節するためのシャッターゲー ト16aおよびシャッタードレイン15aを有し、3色 のリニアイメージセンサ100,200,300のう ち、感度の最も高い色を外側に配置し、この色の受光部 laにだけシャッター機能を付与したものである。 【0053】図1において、第1のカラーリニアイメー ジセンサ100は、GREEN成分の光を信号電荷に変 換する第1の受光部1aと、第1の受光部1aで変換され た信号電荷を読み出す第1の信号電荷読み出し部2a と、第1の信号電荷読み出し部2aで読み出した信号電 荷を駆動クロック(φ1,φ2)に同期して転送する第 1の信号電荷転送部3aと、第1の信号電荷転送部3aか ら転送された信号電荷を信号電圧に変換して外部に出力 する第1の信号出力部4aと、第1の信号電荷転送部3a に第1と第2の駆動クロックを供給する第1と第2のパ ルスラインL1 a, L2 a とから構成される、第2のカ 40 ラーリニアイメージセンサ200は、RED成分の光を 信号電荷に変換する第2の受光部1bと、第2の受光部 2 b で変換された信号電荷を読み出す第2の信号電荷読 み出し部2 b と、第2の信号電荷読み出し部2 b で読み 出した信号電荷を第1と第2の駆動クロック (φ1,φ 2) に同期して転送する第2の信号電荷転送部3 b と、 第2の信号電荷転送部3bから転送された信号電荷を信 号電圧に変換して外部に出力する第2の信号出力部4 b と、第2の信号電荷転送部3bに第3と第4の駆動クロ

bとから構成される。

【0054】第3のカラーリニアイメージセンサ300は、BLUE成分の光を信号電荷に変換する第3の受光部1cと、第3の受光部1cで変換された信号電荷を読み出す第3の信号電荷読み出し部2cと、第3の信号電荷を第3と第4の駆動クロック(φ1,φ2)に同期して転送する第3の信号電荷転送部3cと、第3の信号電荷転送部3cから転送された信号電荷を信号電圧に変換して外部に出力する第3の信号出力部4cと、第3の信号電荷転送部3cに第5と第6の駆動クロックを供給する第5と第6のルスラインL1c、L2cとから構成される。

16

【0055】第1の受光部1aの外側に露光量を調節するシャッターゲート15aとシャッタードレイン16bを設けている。図1の右側に示すのが信号ラインである。外側からシャッタードレイン16aには電源VSDが、シャッターゲート15aには信号電荷を蓄積するバルスゆSTaが、第1の信号電荷読み出し部2aには信号電荷を読み出すパルスゆTGaが、第1と第2のパルスラインL1a, L2aには信号電荷転送部3aに供給され、信号電荷を同期して外部に出力する2相駆動クロックφ1, φ2がそれぞれ供給される。

【0056】ととで、ゆTGa~ゆTGc(信号電荷読み出しパルス)は、第1から第3の信号電荷読み出し部2a~2ckそれぞれ供給され、第1から第3の受光部1a~1cで蓄積されたこの信号電荷読み出し部2a~2cを経由して第1から第3の信号電荷転送部3a~3ck転送させるパルスである。ゆSTa(シャッターパルス)は、シャッターゲート15akぞれぞれ供給され、第1から第3の受光部1a~1cで蓄積された信号電荷をこのシャッターゲートを経由してシャッタードレイン16a~16ck排出させるためのパルスである。このシャッターパルスゆSTakより受光部1a~1cの信号電荷をゼロにできるため、受光部1a~1cでの信号電荷の制御ができる。

【0057】上記のようにカラーリニアイメージセンサを構成することにより、3色のうち1色だけが感度が高く、あとの2色はほぼ同等の感度である場合には、本実施例は3色ともシャッター機能があるものと同等な効果がある。また、3色とも感度が異なる場合でも2色は同一の飽和出力が実現でき、残りの1色についても実質的な飽和出力を増加することができる。

【0058】図2は、図1に示したカラーリニアイメージセンサの構成を詳細に示す図であり、点線の部分X1を拡大した図である。

2) に同期して転送する第2の信号電荷転送部3bと、
 第2の信号電荷転送部3bから転送された信号電荷を信
 号電圧に変換して外部に出力する第2の信号出力部4b
 と、第2の信号電荷転送部3bに第3と第4の駆動クロックを供給する第3と第4のパルスラインし1b, し2
 [0059] 図中、太い一点鎖線と点線で示すのが多結晶シリコン電極14a, 14b、細い点線で示すのが素子分離領域17、小さな正方形で示すのがコンタクト6, 7, 9, 11, 13、実線で囲まれた矩形がアルミックを供給する第3と第4のパルスラインし1b, し2
 50 二ウム配線5, 6, 10, 12である。もちろん、本実

Ω

施例では、1色しかシャッター機能がないわけだから図 18に示した従来例のように3色すべての受光部の露光 量を調節して、3色とも同一の飽和出力まで信号出力を使用することはできない。しかしながら、例えば、3色のうち1色だけ感度が高く、後の2色はほぼ同等の感度である場合には、3色とも同等のシャッター機能があるものと同等の効果がある。また、3色とも感度が異なる場合でも感度が最大のものと2番目のものの2色は同一の飽和出力が実現でき、残りの1色についても実質的な飽和出力は増加するために有効である。この理由を以下 10 に説明する。

【0060】図3は、露光量と出力電圧の関係を示す図である。横軸が露光量(1x.sec)、縦軸が出力電圧(V)である。例えば、上述したように、最も感度が高いGREENのカラーリニアイメージセンサを3色の最も外側に配置し、この色だけにシャッター機能を持たせた場合、GREENとREDの飽和出力はGREENの露光量をこのシャッター機能で調節することにより共に共通の飽和出力まで使用できる。一方、BLUEについてはGREENにシャッター機能がない場合に実質的な20飽和出力電圧はVsatBであったが(露光量はSEG)、露光量としてSERまで増加させることができるので、BLUEの出力もこれに対応した値まで増加させることができる。

【0061】図4は、図2の拡大した部分を切り取った 図である。

【0062】図4において、第1の受光部1aに設けられたシャッターゲート15aとシャッタードレイン16aはライン間距離d1に影響を与えないので、図18に示したシャッター機能の全くない従来のカラーリニアイメ 30ージセンサと全く同一のライン間距離d1を実現できる。すなわち、シャッターゲート15aとシャッタードレイン16aは第1の受光部1aの第1の信号電荷読み出し部2aと反対側に配置されているため、これらはライン間距離d1に影響しない。

【0063】図5は、図2で拡大した部分を2点鎖線A-A'で切った断面図であり、それぞれの部分とチャネル電位と信号電荷Qの状態を合わせて示す。

【0064】図6は、図5をもとに本実施例の製造方法 を時系列的に示す図である。それでは、図1、図2、図 40 6を用いて本実施例の製造方法を説明する。

【0065】(1)P型ウェルの形成

半導体基板18上に1.0 E12~13程度(cm*cm)の濃度でボロン等のP型不純物をイオン注入し、さらに、1200℃程度の高温で10時間程度の熱拡散を行ってP型ウェル19を形成する。このP型ウェル19に外部から基準電位を供給しておく(図示せず)。

【0066】(2) N型領域1の形成

続いて、第1から第3の受光部1a~1cを形成する所定の場所に100KeV程度のエネルギーで1.0E12

/(cm*cm)程度の濃度でリンあるいは砒素等のN型不純物をイオン注入し、さらに1100℃程度の高温で1時間程度の熱拡散をするととにより、N型領域120を形成する。

【0067】(3) N型領域2,3の形成 同様に、第1から第3の信号電荷転送部3a~3cおよび シャッタードレイン16aを形成する所定の場所に50 ~100KeV程度のエネルギーで1.0E11~12 /(cm*cm)程度の濃度でリンあるいは砒素等のN 型不純物をイオン注入し、1000℃程度の高温で3時間程度の熱拡散を行うことにより、N型領域2.3 2 1,22を形成する。

【0068】(4)シャッターゲート、信号電荷読み出し部、信号電荷転送部の形成

厚さ400~500nm程度の多結晶シリコン電極14a.14bを100nm程度の熱酸化膜を絶縁膜として所定の場所にパターン形成して、シャッターゲート15aや第1から第3の信号電荷読み出し部2a~2cおよび第1から第3の信号電荷転送部3a~3cを形成する。

【0069】(5)受光部および配線の形成 多結晶シリコン電極14a,14bを形成した後の表面 部にとの多結晶シリコン電極14a,14bをマスクに して40KeV程度のエネルギーで1.0E12(cm *cm)程度の濃度のP型不純物をイオン注入し、との 多結晶シリコン電極14a,14bとセルフアライン (自己整合)で第1から第3の受光部1a~1cを形成 するP型領域23を形成する。

【0070】以上の(1)~(5)の製造方法によって、P型領域23とP型領域20およびP型ウェル19で形成されるPN接合により入射光が光電変換される。また、P型ウェル19と熱酸化膜24、多結晶シリコン電極14a、14bによって埋め込みチャネル型トランシスタが形成され、第1から第3の信号電荷転送部3a~3cが形成される。N型領域2、3 22はコンタクト13を介してアルミニウム配線部12と接続されシャッタードレイン16aとなる。

【0071】図7は、カラーリニアイメージセンサの各部位での信号電荷の移動の様子を示す図であり、図8 は、各期間のバルス状態を示す図である。

【0072】図9(a),(b),(c)は、本実施例の駆動動作を示すタイミングチャートである。との例では、RGB出力としてGREENが最も感度が高く、RED、BLUEの順に感度が下がっていく場合を示している。また、との例では、GREENのカラーリニアイメージセンサを外側に配置し、シャッターゲート15aとシャッタードレイン16aを設けている。図9(a)で、φTGa~TGcが信号電荷読み出しパルス、φSTaがシャッターバルスである。

50 【0073】REDとBLUEに関しては、図9 (a)に

示すように、露光量は信号電荷読み出し部2a~2cに

印可されるパルスφTGbおよびφTGcのLOWレベ ル期間の長さで決まる。つまり、パルスφTGcのLO Wレベルの期間が長いと露光量が大きく、短いと露光量 が小さくなる。GREENに関しては、露光量は図9 (b) に示すように、パルス oSTa の幅 t STa で決 まる。ことで、蓄積時間はすべて等しい(t TG a = t TGb=tTGc)とすると、平均信号電圧はVsig a=Vsigc>Vsigbの関係がある。このパルス **ΦSTaは、図9(b)に示すように、パルス間隔を任 10**

意に変えることができるため、GREENの出力電圧 (Vsiga)を感度が2番目に大きいREDの出力電 圧(Vsigc)と同一にできる。また、この場合、B LUEの出力も上述したようにシャッターがついてない 従来の場合より大きくできる。

図9(c)は、

駆動クロ ック(ϕ 1, ϕ 2)であり、信号電荷読み出し部2a~ 2 c から信号電荷転送部3 a ~ 3 c への信号電荷の移動 をスムーズに行うため、信号電荷読み出し期間において は、 ϕ 1 = H \downarrow GH、 ϕ 2 = L \Diamond Wに固定する必要があ

【0074】次に、本発明の第1の実施例の動作を図7 と図8を参照して詳細に説明する。

【0075】(1)信号電荷の蓄積

シャッターゲート15aに供給されるパルスφSTaと 第1の信号電荷読み出し部2aに供給されるパルスφT Gaが共にLOWレベルのとき(図7(b)のtl'期 間)GREENの信号電荷が蓄積される。また、第2の 信号電荷読み出し部2bに供給されるパルスφTGbと 第3の信号電荷読み出し部2cに供給されるパルスøT GcがLOWレベルのとき(図7(b)のt 1期間)、 REDとBLUEの信号電荷が蓄積される。

【0076】(2)信号電荷の排出

パルスφTGaがLOWレベルのままで、パルスφST aがHIGHレベルのとき(図7(b)のt2期間)、 信号電荷Qがシャッタードレイン16a(電位VSD)に 排出され、第1の受光部laの電荷はゼロになる。その 後、再びパルスφTGaとパルスφSTaがLOWレベ ルになると信号電荷が蓄積される。REDとBLUEは シャッター機能がないので信号電荷の排出は行われな

【0077】(3)信号電荷転の読み出し そして、パルスφSTaがLOWレベルの状態で、パル スφTGaがHIGHレベルになると(図8(b)のt 3期間) GREENの信号電荷Qaが第1の信号電荷読 み出し部2aを経由して第1の信号電荷転送部3aに送 られる。その後、第1の信号電荷転送部3aから第1と 第2のパルスラインL1a, L2aから供給される第1 と第2の駆動クロック(φ1, φ2)に同期して第1の 信号出力部4aを通って外部に出力される。また、パル

UEとREDの信号電荷Qb, Qcが第2と第3の信号 電荷転送部3b,3cから第3と第4および第5と第6 の駆動クロック(φ1,φ2)に同期して第2と第3の 信号出力部4b, 4cを通って外部に出力される。

【0078】次に、本発明の第2の実施例を図面を参照 して説明する。

【0079】本実施例は、第3の受光部1cの第3の信 号電荷読み出し部2 c と反対側に第2のシャッターゲー ト15 c とシャッタードレイン 16 c を設けたものであ

【0080】図10は、本発明の第2の実施例の全体構 成を示す図である。第2の実施例に示すように、本実施 例は、入射光に対する感度がそれぞれ異なる第1ないし 第3のリニアイメージセンサ100~300が第1ない し第3の色成分についてそれぞれ設けられた複数のリニ アイメージセンサを備え、入射光の各色成分を検出する カラーリニアイメージセンサにおいて、第1ないし第3 のリニアイメージセンサ100~300は、入射光に対 して最も感度が高くなるもの、最も感度が低くなるも の、2番目に感度が高くなるものの順に配置され、入射 20 光に対して最も感度が高くなるリニアイメージセンサ1 00の位置に設けられ、リニアイメージセンサ100の 露光量を調節するための第1のシャッターゲート16 a および第1のシャッタードレイン15 a と、入射光に対 し2番目に感度が高くなるリニアイメージセンサ300 の位置に設けられ、リニアイメージセンサの露光量を調 節するための第2のシャッターゲートおよび第2のシャ ッタードレインとを有するイメージセンサ100,30 0にだけシャッター機能を付与したものである。

【0081】図10において、第1のカラーリニアイメ ージセンサ100は、GREEN成分の光を信号電荷に 変換する第1の受光部1aと、第1の受光部1aで変換 された信号電荷を読み出す第1の信号電荷読み出し部2 aと、第1の信号読み出し部2 a で読み出した信号電荷 を第1と第2の駆動クロック(φ1, φ2)に同期して 転送する第1の信号電荷転送部3aと、第1の信号電荷 転送部3 a から転送された信号電荷を信号電圧に変換し て外部に出力する第1の信号出力部4aと、第1の信号 電荷転送部3aに第1と第2の駆動クロックを供給する 40 第1と第2のバルスラインLal,L2abcとから構 成される。

【0082】第2のカラーリニアイメージセンサ200 は、RED成分の光を電気信号に変換する第2の受光部 1 bと、第2の受光部1 bで変換された信号電荷を読み 出す第2の信号電荷読み出し部2 b と、第2の信号読み 出し部2bで読み出した信号電荷を第2と第3の駆動ク ロック(φ1, φ2)に同期して転送する第2の信号電 荷転送部3bcと、第2の信号電荷転送部3bcから転 送された信号電荷を信号電圧に変換して外部に出力する ス ϕ T G b と ϕ T G c がH I G H レベルになると、B L ϕ 50 第2の信号出力部 ϕ ϕ ϕ とから構成される。

【0083】第3のカラーリニアイメージセンサ300 は、BLUE成分の光を信号電荷に変換する第3の受光 部1cと、第3の受光部1cで変換された信号電荷を読 み出す第3の信号電荷読み出し部2cと、第3の信号読 み出し部2 c で読み出した信号電荷を前記第2と第3の 駆動クロックφ2, φ1'に同期して出力する第2の信 号電荷転送部3bcと、第3の信号電荷転送部3bcか ら転送された信号電荷を信号電圧に変換して外部に出力 する第2の 信号出力部4 b c と、第3信号電荷転送部 3bcに前記第3の駆動クロックφ1'を供給する第3 のパルスラインLIabcとから構成される。

【0084】第2の信号電荷転送部3bcと第2の信号 出力部4 b c を前記第2のカラーリニアイメージセンサ 200と第3のカラーリニアイメージセンサ300で共 用し、第3のカラーリニアイメージセンサ300に第3 のパルスラインL1abc1本だけを設けてライン間距 離に影響を与えないように構成され、第1のカラーリニ アイメージセンサ100と第3のカラーリニアイメージ センサ300に露光量を調節するシャッターゲート15 a, 15cと、シャッタードレイン16a, 16cを設 けている。また、第2のカラーリニアイメージセンサ2 00と第3のカラーリニアイメージセンサ300とで第 2の信号電荷転送部3bcを共用し、駆動クロックも1 つ(φ1')しか用いていない。

【0085】とうして、ライン間距離に影響を与えない ようにしている。

【0086】上記のようにカラーリニアイメージセンサ を構成するととにより、感度の高い2つのリニアイメー ジセンサについてはシャッター機能により、露光量が調 節できる。すなわち、残りの1色が信号電荷読み出し部 2 b に印可されるパルスφTGbにより、最適な露光量 に設定した上で、感度の高い2色の露光量をシャッター 機能により調節し、それぞれ適切な露光量を得ることが できる。

【0087】図10の右側に示すのが信号ラインであ る。外側からシャッタードレイン16a, 16cには電 源VSDが、シャッターゲート15a, 15cには信号 電荷を蓄積するパルスφSTa,φSTcが、第1〜第 3の信号電荷読み出し部2a, 2b, 2cには信号電荷 を読み出すパルスφTGa~φTGcが、第1と第2の パルスラインLla、L2abcには駆動クロック(φ φ2)が、第3のパルスラインL1abcにはパル スφ1'がそれぞれ供給される。

【0088】図11は、図10の点線の部分X2, X3 を拡大した図である。

【0089】図12は、図11で拡大した下側の部分を 2点鎖線B-B'で切った断面図であり、それぞれの部 分とチャネル電位と信号電荷Qの状態を組み合わせて示 す。

うに、本実施例では、ライン間距離 d 1 , d 2 は図 1 8 の従来の技術と全く同じである。第1の受光部1 a に対 しては、第1のシャッターゲート15 a と第1のシャッ タードレイン16 a を第1の信号電荷読み出し部2 a と 反対側に配置し、ライン間距離 d 1, d 2 に影響を与え ないようにしている。第2の受光部1bと第3の受光部 1 c に対応する第2の信号電荷転送部3 b c については 両者に共通の第2の信号電荷転送部3 b c とし、第1の 受光部1 a と第2の受光部1 b の間のライン間距離 d 2 を減らすように工夫している。 (それぞれ独立した信号 電荷転送部を設けると受光部1 a~1 cの間でライン間 距離 d 2 , d 3 が増加するのは明らかである)。 さら に、第2の信号電荷転送部3bcを駆動するクロック $(\phi 1, \phi 2)$ はそれぞれ第2の駆動クロック $\phi 2$ に ついては第2の受光部1bの各画素を分離する素子分離 領域17と第2の信号電荷読み出し部2cを横切って第 2の信号電荷転送部3bcに給電し、パルスφ1につい ても同様に、第2のシャッターゲート15c、第2のシ ャッタードレイン16 c、第3の受光部1 cの各画素を 分離する素子分離領域17および第3の信号電荷読み出 し部2cを横切って給電し、受光部1a~1c間のライ ン間距離 d 2 , d 3 が増加しないように工夫している。 その他の部分については、第1の実施例と構成および動 作は共通である。

【0091】図10および図11から分かるように、第 1の受光部1aに対しては、シャッターゲート15aと シャッタードレイン16aを第1の信号電荷読み出し部 2aと反対側に配置し、ライン間距離 d 2, d 3 に影響 を与えないようにしている。第2の受光部1 bと第3の 受光部1 c に対応する第2の信号電荷転送部3 b c につ いては両者に共通の信号電荷転送部3bcとし、第2と 第3の受光部1b,1cからの信号電荷を信号電荷読み 出し部2b,2cを経由して同一の信号電荷転送部3b cに読み出すようにしている。との結果、受光部 1 a~ 1 c間のライン間距離 d 2, d 3 は、受光部 1 a ~ 1 c のサイズ、信号電荷読み出し部2 a~2 cのサイズ、信 号電荷転送部3 a~3 cのサイズの合計となる。

【0092】ととで、図18に示した従来例と比較する と、受光部1a~1cと信号電荷転送部3a.3bcの サイズは同一であるが、従来例では、本実施例に比べて 信号電荷読み出し部1002a~1002cのサイズが 本実施例よりも小さくなっている。これは本実施例で は、信号電荷読み出し部2 a~2 cの部分に信号電荷転 送部3a, 3bcを駆動するクロックφ1, φ2が印可 される2種類の多結晶シリコン電極14a, 14bのう ち、多結晶シリコン電極をコンタクトで接続する領域が 必要となるためであり、それぞれ10~15 μm程度余 分に必要とされる(合計20~30μm)。しかしな がら、図18の従来例では、信号電荷転送部1003a 【0090】従来の図18と図11を比較して分かるよ 50 ~1003cに印可されるパルスラインL100a~L

100c. $L1002a\sim L1002c$ のサイズが30 μ m程度余分に加わるため、結局相殺して本実施例の受光部間 $1a\sim 1c$ のライン間距離d2. d3は従来の技術とほぼ同じになる。

【0093】図13は、図12をもとに本実施例の製造方法を時系列的に示す図である。それでは、図10.図11,図13を用いて本実施例の製造方法を説明する。 【0094】(1)P型ウェルの形成

半導体基板18上に1.0E12~13程度(cm*cm)の濃度でボロン等のP型不純物をイオン注入し、さ 10 らに、1200°C程度の高温で10時間程度の熱拡散を行ってP型ウェル19を形成する。このP型ウェル19 に外部から基準電位を供給しておく(図示せず)。

【0095】(2) N型領域1の形成

続いて、第1から第3の受光部1a~1cを形成する所定の場所に100KeV程度のエネルギーで1.0E12/(cm*cm)程度の濃度でリンあるいは砒素等のN型不純物をイオン注入し、さらに1100℃程度の高温で1時間程度の熱拡散をすることにより、N型領域120を形成する。

【0096】(3) N型領域2,3の形成

同様に、第1と第2の信号電荷転送部3a,3bcおよび第1と第2のシャッタードレイン16a,16cを形成する所定の場所に50~100KeV程度のエネルギーで1.0E11~12/(cm*cm)程度の濃度でリンあるいは砒素等のN型不純物をイオン注入し、1000℃程度の高温で3時間程度の熱拡散を行うことにより、N型領域2,3 21,22を形成する。

【0097】(4)シャッターゲート、信号電荷読み出し部、信号電荷転送部の形成

厚さ400~500nm程度の多結晶シリコン電極14a、14bを100nm程度の熱酸化膜を絶縁膜として所定の場所にパターン形成して、第1と第2のシャッターゲート15a、15cや第1から第3の信号電荷読み出し部2a~2cおよび第1と第2の信号電荷転送部3a~3cを形成する。

【0098】(5)受光部および配線の形成

多結晶シリコン電極14a,14bを形成した後の表面部にこの多結晶シリコン電極14a,14bをマスクにして40KeV程度のエネルギーで1.0E12(cm*cm)程度の濃度のP型不純物をイオン注入し、この多結晶シリコン電極14a,14bとセルフアライン(自己整合)で第1から第3の受光部1a~1cを形成するP型領域23を形成する。

【0099】以上の(1)~(5)の製造方法によって、P型領域23とN型領域20およびP型ウェル19で形成されるPN接合により入射光が光電変換される。また、P型ウェル19と熱酸化膜24、多結晶シリコン電極14a、14bによって埋め込みチャネル型トランジスタが形成され、第1と第2の信号電荷転送部3a,

3 b cが形成される。N型領域2.3 22はコンタクト13を介してアルミニウム配線部12と接続されシャッタードレイン16 c, 16 a となる。

【0100】図14は、各部位での信号電荷の移動の様子を示す図であり、図15は、各期間のバルス状態を示す図である。

【0101】図16(a),(b)は、本実施例の駆動動作を示すタイミングチャートである。この例では、RGB出力としてGREENが最も感度が高く、RED、BLUEの順に感度が下がっていく場合を示している。この例では、GREENおよびREDのカラーリニアイメージセンサを両側に配置し、シャッターゲートとシャッタードレインを設けている。

【0102】BLUEとREDに関しては、図16 (a)に示すように、露光量は信号電荷読み出し部2 a ~2 cに印可されるパルスのTGbのLOWレベル期間の長さで決まる。つまり、パルスのTGbのLOWレベルの期間が長いと露光量が大きく、短いと露光量が小さくなる。GREENとREDに関しては、露光量は図120 6(b)に示すように、パルスのSTaの幅tSTaとパルスのSTcの幅tSTcで決まる。ここで、蓄積間はすべて等しく(tTGa=tTGb=tTGc)、パルス幅のSTaとのSTcをtSTc>tSTaと設定すると、平均信号電圧をすべて等しく(Vsiga=Vsigb=Vsigc)できる。このパルスのSTaとのSTcは、図16(b)に示すように、パルス間隔を任意に変えることができるため、GREENの出力電圧(Vsiga)とBLUEの出力電圧(Vsigb)

およびREDの出力電圧(Vsigc)を同一にできる。また、このように、BLUEを最適な露光量に設定した上で、GREENとREDの露光量をシャッター機能により調節し、それぞれ適切な露光量を得ることができる。

【0103】なお、GREENとREDの配置は自由で ある

次に、本発明の第2の実施例の動作を図14,図15を 参照して詳細に説明する。

【0104】なお、図14において、第2の駆動クロックをのであるの駆動パルスを1の給電ラインを点線の矢40 印で示す。

【0105】(1)信号電荷の蓄積

第1のシャッターゲート15aに供給されるバルスのSTaと第1の信号電荷読み出し部2aに供給されるバルスのTGaが共にLOWレベルのとき(図15のt1・期間)、GREENの信号電荷Qaが蓄積される。第2の信号電荷読み出し部2bに供給されるバルスのTGbがLOWレベル(図15のt1・期間)のとき、信号電荷Qbが蓄積される。第2のシャッターゲート15cに供給されるバルスのSTcと第3の信号電荷読み出し部2cに供給されるバルスのTGCが共にLOWレベルの

とき (図15のt1'') のとき、信号電荷Qbが蓄積される。

【0106】(2)信号電荷の排出

バルスφTGaがLOWレベルのままで、バルスφSTaがHIGHレベルのとき(図15のt2期間)、GREENの信号電荷Qaが第1のシャッタードレイン16a(電位VSD)に排出され、第1の受光部1aの電荷はゼロになる。バルスφTGcがLOWレベルで、バルスφSTcがHIGHレベルのとき(図15のt2期間)、REDの信号電荷Qbが第2のシャッタードレイ10ン16c(電位VSD)に排出され、第2の受光部1bの電荷はゼロになる。その後、再びパルスφTGaとφSTaおよびパルスφTGbとφSTcがLOWレベルになると信号電荷が蓄積される。BLUEはシャッター機能がないので、信号電荷の排出は行わない。

【0107】(3)信号電荷の読み出し

号電荷転送部3 bc に送られる。

そして、バルスのSTaがLOWレベルの状態で、バルスのTGaがHIGHレベルになるとGREENの信号電荷Qaが第1の信号電荷読み出し部2aを経由して第1の信号電荷転送部3aに送られる。その後、第1の信 20号電荷転送部3aから第1と第2のバルスラインL1a.L2abcから供給される駆動クロック(ゆ1.ゆ2)に同期して第1の信号出力部4aを通って外部に出力される。また、バルスのSTcがLOWレベルの状態で、バルスのTGbとのTGcがHIGHレベルになると、BLUEとREDの信号電荷Qb,Qcが第2と第3の信号電荷読み出し部2b,2cを経由して第2の信

【 0 1 0 8 】 その後、第2の信号電荷転送部3 b c から 第2と第3のパルスラインL 2 a b c , L 1 b c から供 給される駆動クロック (φ 1 , φ 2) に同期して第2の 信号出力部4 b c を通って外部に出力される。また、パルスφTGbがH1GHレベルになるとBLUEの信号 電荷Qcが第3の信号電荷読み出し部2 c を経由して第 2の信号電荷転送部3 b c に送られる。その後、第2の 信号電荷転送部3 b c たと送られる。その後、第2の 信号電荷転送部3 b c から駆動クロック (φ 2 , φ 1) に同期して第2の信号出力部4 b c を通って外部に出力 される。

【0109】なお、以上説明した各実施例においては、 時間を色さカラーリニアイメージセンサを構成するリニアイメージ 40 トである。センサがGREEN、RED、BLUEについてのもの として説明したが、リニアイメージセンサの種類はこれ である。 に限定されるものではなく、当然、さらに多数設けられ [図21] Tよい。

[0110]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 従来のシャッター機能が全く備わっていないカラーリニ アイメージセンサと同一のライン間距離を保ちながら、 感度が最大の色については露光量の調節ができる顕著な 効果を奏する。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の全体構成を示す図である。

【図2】図1の点線の部分X1を拡大した図である。

【図3】露光量と出力電圧の関係を示す図である。

【図4】図2の拡大した部分を切り取った図である。

【図5】図2で拡大した部分を2点鎖線A-A'で切った断面図であり、それぞれの部分とチャネル電位と信号電荷Qの状態を合わせて示す図である。

) 【図6】本実施例の製造方法を時系列的に示す図である。

【図7】本発明の第1の実施例のカラーリニアイメージセンサ各部位での信号電荷移動の様子を示す図である。 【図8】本発明の第1の実施例の各期間のパルス状態を示す図である。

【図9】(a), (b), (c)は、本発明の第1の実施例の駆動方法を示すタイミングチャートである。

【図10】本発明の第2の実施例の全体構成を示す図である。

20 【図11】図10の点線の部分X2,X3を拡大した図 である。

【図12】図11で拡大した下側の部分を2点鎖線B-B'で切った断面図であり、それぞれの部分とチャネル電位と信号電荷Qの状態を組み合わせて示す。

【図13】本実施例の製造方法を時系列的に示す図であ ス

【図14】本発明の第2の実施例の各部位での信号電荷の移動の様子を示す図である。

【図15】本発明の第2の実施例の各期間のバルス状態 を示す図である

【図16】(a), (b)は、本発明の第2の実施例の 駆動方法を示すタイミングチャートである。

【図17】カラーリニアイメージセンサの従来例の全体 構成を示す図である。

【図18】図18の点線の部分X4を拡大した図である。

【図19】(a)は、従来例の駆動方法を示すタイミングチャート、(b)は、露光量を入射光量でなく、蓄積時間を色ごとに変える駆動方法を示すタイミングチャートである。

【図20】図21の駆動方法を示すタイミングチャート である。

【図21】他の従来例のバルスφTGa~φTGcとφSTa~φSTcと出力電圧Vouta~Voutcの関係を示すタイミングチャートである。

【符号の説明】

la, lb, lc, 100la, 100lb, 100lc 受光部

 2a, 2b, 2c, 1002a, 1002b, 1002c

 50 信号電荷読み出し部

27

3a, 3b, 3c, 1003a, 1003b, 1003c 信号電荷転送部

4a, 4b, 4c, 1004a, 1004b, 1004c 信号出力部

5,8,10,12, 1005, 1008, 1010 アルミニウム配線

6,7,9,11,13, 1006, 1007, 1009 コンタクト

14a, 14b, 1014a, 1014b 多結晶シリコン電極

15a, 15c, 1015a, 1015b, 1015c シャッターゲート

16a, 16c, 1016a, 1016b, 1016c *

* シャッタードレイン

17,1017 素子分離領域

18 N型半導体基板

19 P型ウェル

20 N型領域1

21 N型領域2

22 N型領域3

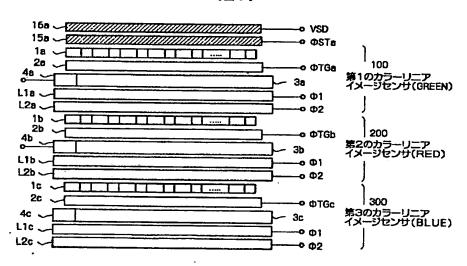
23 P型領域

24 熱酸化膜

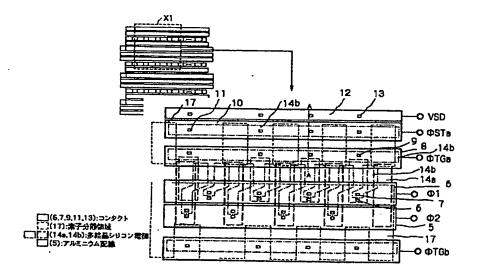
10 25 平坦化膜

Lla, Llb, Llc, L2a, L2b, L2c, L 1001a, 1001b, L1001c, L1002 a, L1002b, L1002c パルスライン

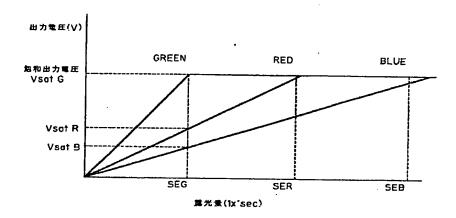
【図1】



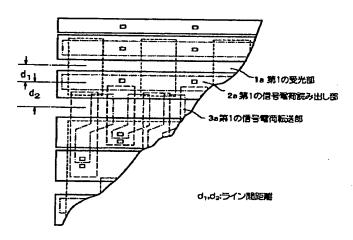
【図2】



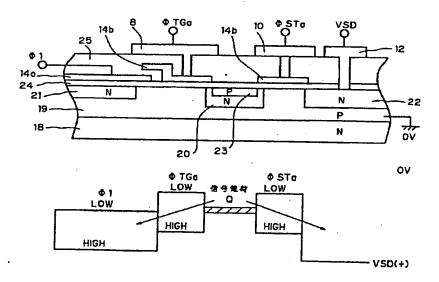
[図3]

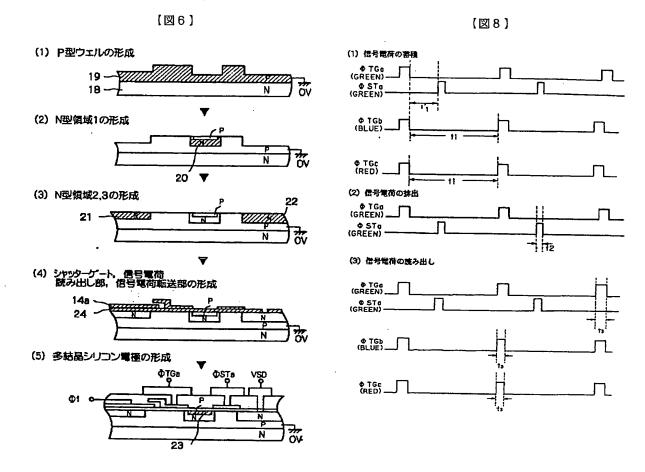


【図4】



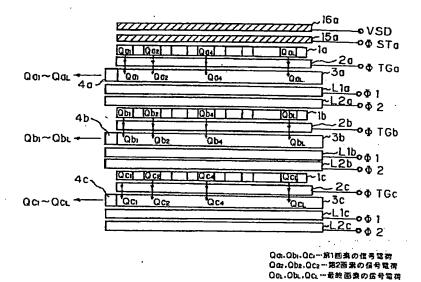
【図5】

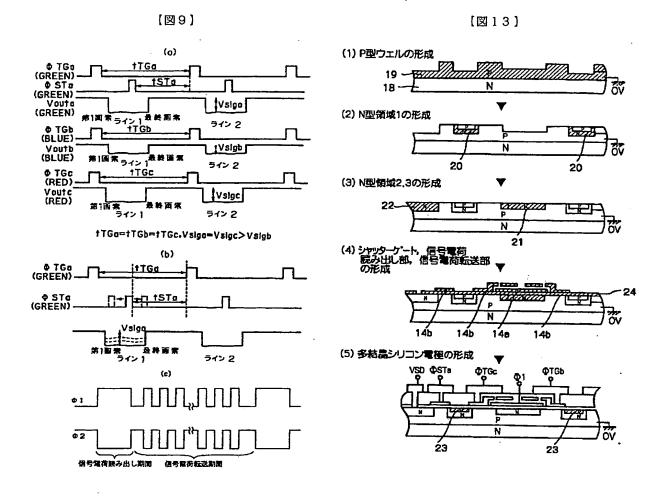




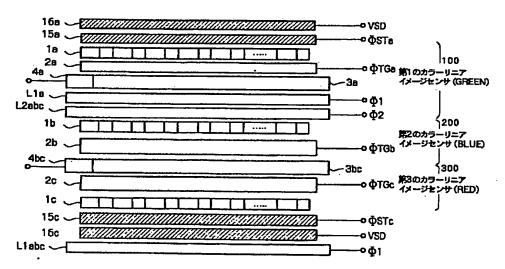
【図7】

1

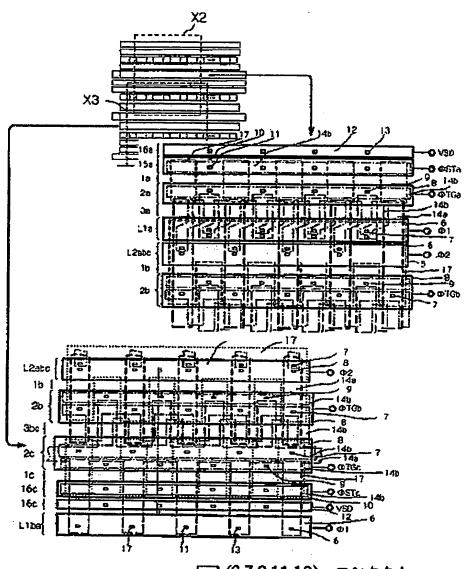




【図10】



[図11]



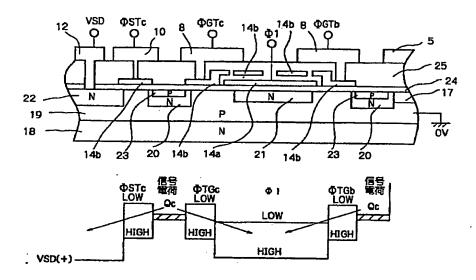
□ (6,7,9,11,13):コンタクト

[] (17):紫子分雕領域

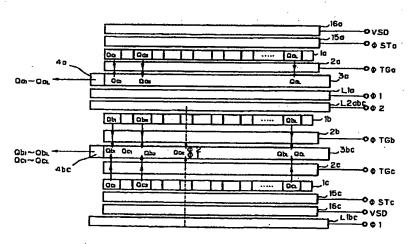
[[][1](14a,14b): 多結晶シリコン電板

□ (5):アルミニウム配線

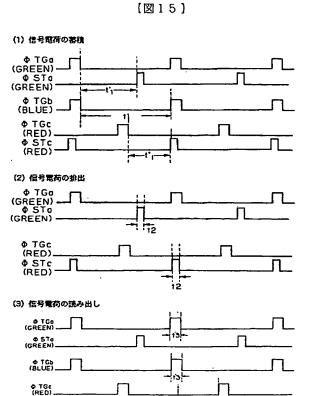
【図12】



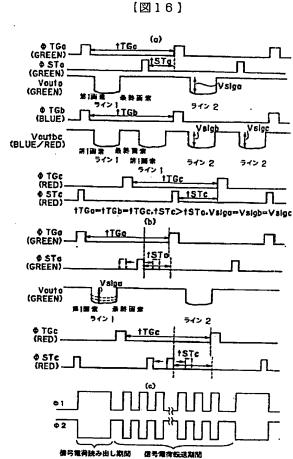
【図14】

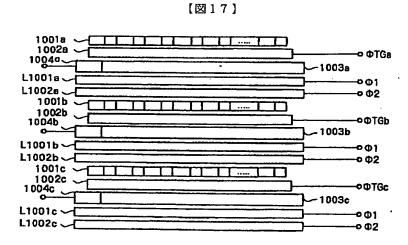


Qqı,Qbı,Qcı…第1画素の信号電荷 Qqz,Qbz,Qcz…第2画素の信号電荷 Qqz,Qbz,Qcc…最終画素の信号電荷

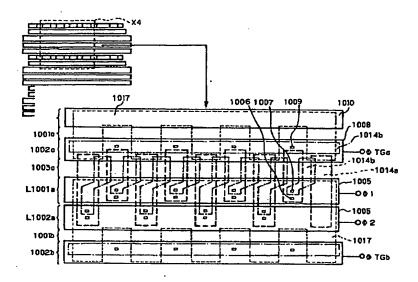


O STE

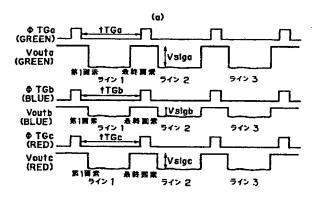




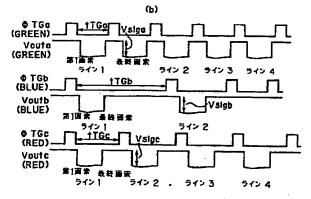
【図18】



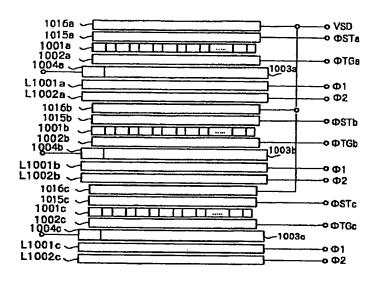
【図19】



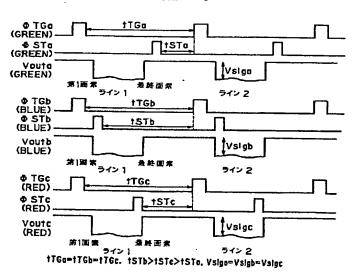
tTGa=tTGb=tTGc.Vslga>Vslgb>Vslgc



[図20]



【図21】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 4 N 1/04

103Z

H 0 4 N 9/07